## 11

## Фазовый переход полупроводник—металл в LaBi при высоком давлении

© Н.Н. Степанов<sup>1</sup>, Н.В. Морозова<sup>2</sup>, А.Е. Карькин<sup>2</sup>, И.В. Коробейников<sup>2</sup>, А.В. Голубков<sup>1</sup>, В.В. Каминский<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия <sup>2</sup> Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия E-mail: stnick@hotbox.ru

(Поступила в Редакцию 24 февраля 2015 г.)

Исследовано влияние давления до 22 GPa на электросопротивление и термоэдс поликристаллических образцов моновисмутида лантана при комнатной температуре. По смене знака термоэдс и температурной зависимости электросопротивления в LaBi обнаружен фазовый переход полупроводник—металл в диапазоне давлений 4–6 GPa. Наблюдаемые изломы на барических зависимостях термоэдс и сопротивления образцов LaBi в области давлений 8–11 GPa можно связать со структурным фазовым превращением из фазы *B*1 в *PT*- и *B*2-фазы.

Н.В. Морозова благодарит за финансовую поддержку РФФИ (проект № 14-02-31142 мол\_а).

Монопниктиды редкоземельных элементов (LnY, где Ln — лантаноиды; Y = N, P, As, Sb, Bi) [1] благодаря совершенствованию технологии их получения вновь стали привлекать к себе внимание исследователей.

Согласно имеющимся литературным данным последних лет экспериментальные исследования указанных материалов при всестороннем сжатии сосредоточились в основном на изучении барических зависимостей их упругих модулей и параметров кристаллических структур, а теоретические — на расчетах электронных структур исходных и высокобарических фаз [2-9]. Экспериментальных исследований влияния всестороннего сжатия на электронную подсистему монопниктидов редкоземельных металлов (РЗМ) до сих пор не проводилось. В то же время понятно, что именно изменения электронных структур, исследуемых под давлением материалов, являются первопричиной происходящих в них фазовых превращений. Этим и определяется интерес к проведению систематических исследований влияния всестороннего сжатия на процессы электропереноса в монопниктидах РЗМ и перестройку их электронной структуры. Достаточно информативным в этом смысле является метод измерения термоэдс при всестороннем сжатии, поскольку последняя весьма чувствительна к возникающим под давлением аномалиям плотности электронных энергетических состояний g(E) на уровне химического потенциала µ.

В качестве объекта исследования был выбран моновисмутид лантана (LaBi) по следующим причинам. Во-первых, он обладает относительно невысоким критическим давлением структурного фазового перехода [4], а во-вторых, имеет не заполненную для свободного иона La 4f-оболочку. Образцы для исследований представляли собой поликристаллическое вещество, приготовленное методом сплавления элементов (La, Bi) в стехиометрической пропорции с последующим гомогенизирующим отжигом [10]. Рентгенографический анализ показал, что LaBi кристаллизуется в структурном типе *B*1 (пространственная группа *Fm*3*m*), имеет постоянную решетки a = 6.57(1) Å и область когерентного рассеяния рентгеновских лучей  $L \approx 320$  Å. При комнатной температуре и атмосферном давлении для них были получены значения константы Холла  $R_{\rm H} = -1.067$  сm<sup>3</sup>/С при индукции магнитного поля H = 13.6 T и удельного электросопротивления  $\rho \approx 130 \mu \Omega \cdot$  сm, при этом  $\partial \rho / \partial T < 0^1$ .

Измерения электросопротивления R и термоэдс S проводились при комнатной температуре в аппарате высокого давления с алмазными наковальнями до давления 22 GPa. Средой, передающей давление на образец, служил литографский камень (разновидность кальцита). Более подробно методика измерений описана в [11].

Результаты исследований зависимостей R и S от давления для LaBi представлены на рис. 1, 2. Сразу отметим, что при измерении зависимости электросопротивления от давления фазовый переход в LaBi при ~ 10 GPa практически не обнаруживается. Только на зависимости  $\ln R(P)$  можно наблюдать незначительную аномалию в области давлений ~ 11 GPa (отмечена стрелкой на вставке к рис. 1), которая, по-видимому, и обусловлена указанным фазовым переходом. Более информативным, как и следовало ожидать, оказалось исследование зависимостей от давления термоэдс образцов.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Результаты исследований температурных и полевых зависимостей константы Холла  $R_{\rm H}$  и удельного электросопротивления  $\rho$  LaBi в температурном интервале 1.7–330 К будут опубликованы позже.



**Рис. 1.** Барическая зависимость электросопротивления образца LaBi до 19 GPa. На вставке приведена барическая зависимость логарифма электросопротивления. Стрелкой указана аномалия, соответствующая началу фазового перехода  $B1 \rightarrow PT + B2$ .



**Рис. 2.** Барические зависимости термоэдс моновисмутида лантана. *1,2* — образец № 1, первый и второй циклы соответственно; *3* — образец № 2.

Результаты исследования зависимостей термоэдс от давления для двух образцов LaBi представлены на рис. 2. Для образца № 1 приведен также второй цикл измерений. Из зависимостей S(P) следует, что термоэдс образцов, имеющих при нормальных условиях (T = 300 K, P = 0.1 MPa) величины -65 и  $-68 \mu$ V/K, быстро убывает с ростом степени сжатия по абсолютной величине и меняет знак при давлениях  $\sim 5.9$  и  $\sim 4.2$  GPa для образцов № 1 и 2 соответственно. Температурная зависимость электросопротивления при этом становится металлоподобной ( $\partial \rho/\partial T > 0$ ); на рисунках эти данные не представлены. После смены знака термоэдс характер ее поведения в зависимости от давления резко

меняется: термоэдс незначительно возрастает под действием всестороннего сжатия в интервале  $\Delta \approx 0.6$  GPa (6.0–6.6 GPa для образца № 1 и 4.2–4.8 GPa для образца № 2) и далее практически перестает зависеть от давления до ~ 10 и ~ 7 GPa для образцов №1 и 2 соответственно. В дальнейшем с ростом давления наблюдается постепенный медленный рост величины термоэдс до значений 3.6  $\mu$ V/K для образца № 1 и 6.8  $\mu$ V/K для образца № 2.

Второй цикл сжатия образца № 1 был выполнен до давления  $P \approx 22$  GPa. Некоторое отличие в поведении термоэдс под давлением по сравнению с первым циклом наблюдается только на начальном участке сжатия до ~ 6 GPa, что можно объяснить влиянием на величину термоэдс образовавшихся в процессе предыдущего цикла дефектов структуры образца (см., например, [12]). Выше 6 GPa кривые I и 2 на рис. 2 демонстрируют одинаковое поведение вплоть до предельной величины достигнутого в первом цикле давления (15.5 GPa). Во всем совпадающем диапазоне давлений (6–15.5 GPa) величины термоэдс различаются не более чем на  $2 \mu V/K$ .

Анализ барических и температурных зависимостей термоэдс и электросопротивления LaBi позволяет высказать следующее предположение: в интервале давлений 4—6 GPa в моновисмутиде лантана происходит фазовый переход полупроводник—металл, причем величина давления перехода определяется степенью дефектности образцов. Данное предположение находит подтверждение в рамках одной из теоретических моделей, предложенных в [6]. Согласно этой модели, LaBi представляет собой узкозонный непрямозонный полупроводник с максимумом двукратно вырожденной валентной зоны в точке  $\Gamma$  зоны Бриллюэна и минимумом зоны проводимости в точке X. Валентная зона образована в основном 6*p*-волновыми фунциями пниктогена, а зона проводимости — волновыми функциями 6*s*-5*d* P3M.

Под действием всестороннего сжатия в LaBi происходит расширение 6s-5d-зоны проводимости, ее сближение с валентной зоной вплоть до их перекрытия. В результате этого перекрытия LaBi превращается в металл.

В области давлений ~ 10 GPa на зависимостях S(P) для первого и второго циклов образца № 1 и при ~ 8 GPa для образца № 2 наблюдаются слабо выраженные изломы, после которых термоэдс начинает медленно возрастать под давлением. Подобное поведение термоэдс можно объяснить происходящим в LaBi структурным фазовым переходом в тетрагональную P4/mmm (PT) и кубическую (B2) фазы  $(B1 \rightarrow PT + B2)$  [4]<sup>2</sup> По-видимому, плотность энергетических состояний g(E) на уровне химического потенциала по обе стороны фазового перехода практически не меняется, и поэтому зависимость S(P) не испытывает скачков. Рост термоэдс

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Отметим, что фаза *PT* является просто искаженной фазой *B2* и формируется, как можно предположить, вследствие существенных градиентов давления в аппарате с алмазныыми наковальнями.

под давлением после точки фазового перехода согласуется с теоретическими расчетами [2,6] и объясняется усиливающейся под давлением гибридизацией между 5*d*и 4*f*-состояниями La, имеющими высокую плотность энергетических состояний.

На основании представленных в настоящей работе экспериментальных данных можно прийти к заключению, что моновисмутид лантана вопреки большинству существующих теоретических расчетов его электронной зонной структуры представляет собой не металл, а узкозонный непрямозонный полупроводник, испытывающий под давлением 4-6 GPa переход в металлическое состояние, а при  $P \approx 8-11$  GPa — структурный фазовый переход типа  $B1 \rightarrow PT + B2$ .

Авторы благодарят Н.В. Шаренкову за проведение рентгеноструктурного анализа образцов.

## Список литературы

- F. Hulliger. In: Handbook on the physics and chemistry of Rare Earth. V. 4. / Eds K.A. Gschneider, jr., L. Eyring. North Holland, Amsterdam (1979). Ch. 33. P. 153.
- [2] G. Vaitheeswaran, V. Kanchana, M. Rajagopalan. Physica B **315**, 64 (2002).
- [3] G. Pagare, S.P. Sanyal. Phase Trans. 79, 935 (2006).
- [4] J. Hayashi, T. Toyama, N. Hoshi, I. Shirotani, T. Kikegawa. Photon Factory Activ. Rep. 2005 23, Pt B, 187 (2006).
- [5] Y.O. Ciftci, K. Colakoglu, E. Deligoz. J. Phys.: Cond. Matter. 20, 345 202 (2008).
- [6] Z. Charifi, A.H. Reshak, H. Baaziz. Solid State Commun. 148, 139 (2008).
- [7] V. Mankad, S.K. Gupta, I. Lukacevíc, P.K. Jha. J. Phys.: Conf. Ser. 377, 012076 (2012).
- [8] D. Varshney, S. Shriya, M. Varshney. Eur. Phys. J. B 85, 241 (2012).
- [9] Sh. Cui, W. Feng, H. Hu, Zh. Feng, H. Liu. Solid State Commun. 149, 996 (2009).
- [10] А.В. Голубков, Т.Б. Жукова, В.М. Сергеева. Изв. АН СССР. Неорг. материалы **2**, 77 (1966).
- [11] V.V. Shchennikov, S.V. Ovsyannikov, A.Y. Derevskov, V.V. Shchennikov, jr. J. Phys. Chem. Solids 67, 2203 (2006).
- [12] V.V. Shchennikov, Vs.V. Shchennikov, I.V. Korobeynikov, N.V. Morozova. Acta Phys. Pol. A 124, 244 (2013).